【台湾　支社立上げ】台湾支社における事業開発統括◎中国語ビジネスレベル以上/半導体事業会社

台湾オフィス登記完了。来年からの本格稼働！

募集職種

採用企業名
株式会社クリエイティブコーティングス

求人ID
1624082

業種
電気・電子・半導体

会社の種類
中小企業 (従業員300名以下)

雇用形態
正社員

勤務地
東京都 23区, 文京区

最寄駅
南北線、　本駒込駅

給与
700万円 ~ 1200万円

勤務時間
東京オフィス　9:00 ~ 18:00 (実働8時間 / 休憩60分) | 台湾オフィス 未定

休日・休暇
東京オフィス　完全週休2日制、祝、その他　| 台湾オフィス　基本週休2日制

更新日
2026年11月27日 18:53

応募必要条件

職務経験
6年以上

キャリアレベル
中途経験者レベル

英語レベル
日常会話レベル

日本語レベル
流暢レベル

その他言語
中国語： 北京語 - ビジネス会話レベル

最終学歴
高等学校卒

現在のビザ
日本での就労許可が必要です

募集要項

≪募集要項・本ポジションの魅力≫

- 台湾の半導体メーカーに対し、低温ALD装置の提案から新規開拓、商談、事業化まで推進
- 日台の技術チームをつなぎ、最先端半導体技術の共同開発や市場開拓に携われるやりがい
- 新規事業の立ち上げを担い、営業力を活かして台湾市場の成長を牽引できる面白さ
- 年収700万 ~ 1,200万円の高待遇に加え、台湾拠点で正社員・業務委託の契約形態を選択可能

【業務内容】

- 台湾の半導体メーカー、装置メーカー、材料メーカー、研究機関への新規顧客開拓および既存顧客対応
- 顧客の技術課題・要求仕様のヒアリング、低温ALD装置・プロセスの提案、評価案件の立ち上げ
- 日本の技術・開発チームと台湾顧客間の日本語 / 中国語による調整、会議通訳、資料作成
- 共同開発、装置販売、代理店・事業提携に関する交渉、見積・契約・納期・導入案件の進行管理
- 台湾半導体市場の動向・競合・顧客投資計画の調査と事業戦略への提言

■募集背景：
台湾の半導体産業に向け、低温ALD（原子層堆積）装置・薄膜プロセスや粉体大気成膜装置の事業展開を加速するため、日本側の開発・経営チームと連携し、台湾顧客との商談を主体的に推進する人材を募集します。

【勤務地】
台湾を主な活動拠点として想定。日本（東京・新潟）への出張あり。
入社時は東京のオフィス勤務予定
東京都文京区向丘二丁目28番12号　ベルオーク本郷
最寄駅　本駒込駅

新潟の総合研究所への出張・勤務もあります。
新潟県長岡市新産東町38

★入社後、数ヶ月で台湾オフィス予定。
詳細な勤務場所は現在開示できないため、面接時にご案内させて頂きます。

【給与】
年収：700万円〜1,200万円（単年〜2年度契約）
※経験・能力・実績を考慮し個別決定（固定報酬・成果連動等は協議）

【雇用形態】
正社員または業務委託（経験・希望に応じ協議）
※単年〜2年度契約

【就業時間】
日本就業の場合：　9：00 ~ 18:00（休憩60分）

【休日休暇】
雇用主体・契約形態に応じて決定

【待遇・福利厚生】
雇用主体・契約形態に応じて決定

スキル・資格

【必須要件】

- 台湾の商習慣・ビジネス環境を理解し、台湾顧客との折衝ができる方（国籍不問）
- 日本語で技術会議・商談・メール・報告書作成ができる方（目安：JLPT N1相当、資格保有自体は不問）
- 中国語（繁体字）での高度なビジネスコミュニケーション能力
- 半導体、半導体製造装置、電子材料等の関連分野での営業・技術営業・事業開発経験
- 日本・台湾間の出張およびオンライン会議に柔軟に対応できる方

【歓迎要件】

- ALD、CVD、PVD、プラズマ、薄膜形成、表面処理、半導体前工程に関する知識
- 台湾のファウンドリー、先端パッケージ、装置・材料関連企業との業務ネットワーク
- 技術提案型営業、共同開発プロジェクト、販売代理店開拓、契約交渉の実績
- 英語での技術文書読解・商談能力、理工系学位

【求める人物像】

- 顧客の課題を把握し、日本の技術チームと協働して解決策を提案できる方
- 新規事業を自ら開拓し、商談から受注・事業化まで責任を持って推進できる方
- 異文化間の調整力、誠実さ、スピード感を備えた方

【選考について】

- 入社時期：応相談
- 提出書類：履歴書、職務経歴書（日本語推奨）、主要な営業・事業開発実績
- 選考方法：書類選考、面接（日本語・中国語）、必要に応じ技術・事業提案面談

会社説明